超低弾性率ポジ型感光性ポリベンゾオキサゾール(3)

東邦大理 横塚 英征 、石井 淳一 、長谷川 匡俊

【要旨】

半導体素子の保護膜であるバッファーコート膜として超低弾性率ポジ型感光性ポリベンゾオ キサゾール(PBO)を検討した。柔軟成分に鎖長の長いジアミノシロキサンを共重合することで 超低弾性率化を達成できたが、疎水性の高いシロキサンユニットの導入は現像液である 2.38% TMAH 水溶液への溶解性を著しく減少させ、鮮明で微細なポジ型のレリーフパターン 形成が困難となる問題が生じた。本研究では、低弾性率を維持したままアルカリ現像性を改善 することを検討した。

【緒言】

近年、タブレット端末に代表される情報端末の小型・薄型・軽量化、そして多機能化が進ん でいる。これに伴い、情報端末を構成する半導体素子などの電子部品に対して、更なる高集 積化・高密度化への要請が増々強くなり、新たな技術的課題が生じている。例えば、半導体 素子に用いられるシリコンウェハーがますます薄くなりつつあり、シリコンウェハーと半導体素子 の保護膜であるバッファーコート膜との線熱膨張係数(CTE)のミスマッチによる素子の反りが 問題となっている。反り防止のための1つの方策として、バッファーコート膜の弾性率を大幅に 下げる方法が有効である。しかしながら、現行のバッファーコート膜材料であるポジ型感光性 ポリベンゾオキサゾール(PBO)は 2~3GPa 程度の弾性率を有しており、従来技術ではこの問 題に対応できないのが現状である。そこで本研究では、柔軟構造を導入して超低弾性率と感 光性(アルカリ現像性)を有する新規なバッファーコート膜用 PBO について検討した。以下に 目標特性を示す。

【本研究の目標値】

- 弾性率 E < 0.3 GPa
- ·*i*-線透過率 *T*₃₆₅ > 50 % (10 µm 厚)
- ·γ-ブチロラクトン(GBL)製膜性
- ·解像度(L&S)<10um
- ・適切な現像速度 (2.38% TMAH)

Buffer coat layer Molding Compounds Passivation layer Insulation layer

図1 半導体素子

【実験】

本研究で用いたモノマーを図 2 に示す。6FAP を脱水した GBL に溶解し、トリメチルクロロ シランとピリジンを加えて 6FAP の官能基を全てシリル化した(A 液)。別の反応容器中、6FAP より過剰量のジクロリド[イソフタロイルクロリド(IPC)またはオキシジベンゾイルクロリド(OBC)] を GBL に溶解した。これをシリンジにてゆっくりと A 液に加え撹拌した。 更にこの反応溶液に 残りのジアミン成分としてジアミノシロキサン(DASi、平均分子量 = 1290 g/mol)を加え、最後 にシリンジにてピリジンをゆっくりと加え、室温で 24 時間撹拌して均一で粘稠な PBO 前駆体 (ポリヒドロキシアミド; PHA)溶液を得た。これを大量の酸性水中に滴下して析出させ、洗浄・ 乾燥して PHA 粉末を得た。IPC の一部をテトラカルボン酸二無水物(PMDA)に置き換えた4 元共重合系も同様に合成した。PHA 粉末を GBL に再溶解してガラス板に流延し、100 ℃ /10 min で乾燥して、PHA 膜 (膜厚 10 μ m)を作製し、i-線透過率 (T_{365})を測定した。PHA 膜を 真空中、300 $\mathbb{C}/1$ h 加熱して PBO 膜に変換し、弾性率 (E)、破断伸び(\mathfrak{a})、窒素雰囲気中 での 5%重量減少温度 $(T_{
m d}^5)$ を測定した。また PHA 溶液にポジ型感光剤:ジアゾナフトキノン (DNQ)を加え、ガラス基板に塗布・乾燥(100°C/10 min)して感光性フィルム(DNQ=30 wt%、 膜厚 5 μm)を作製した。フォトマスクを介して超高圧水銀ランプで露光(3000 mJ/cm² @ 365 nm)し、2.38 % TMAH 水溶液で現像(@ 23 °C)した。これを熱処理して PBO へ変換し、走査 型電子顕微鏡(SEM)によってパターン形状を観察した。

【結果および考察】

1. OBC 系 PBO

柔軟成分を含まない PBO(OBC/6FAP)系は優れた感光(現像)特性を示すが、弾性率は E=2.34 GPa でありシリコンウェハーの反りを引き起こす。そこで、超低弾性率化するために柔軟成分として DASi を任意の割合(30~70 mol%)で PHA に共重合した(表 1)。得られた PHA は、固有粘度 η_{inh} が 0.25 dL/g 以下とかなり低いにも関わらず、比較的靭性の高い PHA 膜が得られた。これは、シロキサンブロックが高分子鎖間の絡み合いに寄与した結果であると考えられる。一方、DASi 成分の増加に伴い、PBO 膜の弾性率が低下し、DASi が 70 mol%では 0.04 GPa と超低弾性率を示した。しかしながら、DASi 成分を増加しすぎると、PHA の疎水性を高め、TMAH に対する溶解性を著しく低下させることになり、ポジ型のレリーフパターンを得ることができなかった。そこで低弾性率を維持しつつアルカリ溶解性を改善するための検討を行った。

表 1 OBC 系 PHA および PBO 膜の特性

	Monor	PH	PHA			PBO			
OBC	6FAP	DASi	$\eta_{ m inh}$	T_{365}		E	\mathcal{E}_{b}	$T_{\rm d}^{\ 5}$	
(mol%)	(mol%)	(mol%)	(dL/g)	(%)	(GPa)	(%)	(°C)	
100	100	0	0.37	58.1		2.34	14	532	
100	70	30 [42.2 wt%]	0.14	42.9		0.61	64	416	
100	50	50 [58.4 wt%]	0.25	55.3		0.18	64	409	
100	30	70 [69.8 wt%]	0.10	63.1		0.04	282	419	

2. IPC 系 PBO

前述の検討では、ジクロリド成分としてジフェニルエーテル構造を有する OBC を用いたが、OBC よりも分子量の小さいイソフタロイルクロリド (IPC) に変更した。これによりアミノフェノール (6FAP) 由来のヒドロキシル基コンテントが相対的に増加し、PHA 膜のアルカリ溶解性が改善されるのではないかと期待される。表 2 に示すように、DASi 成分を 50 mol%共重合した IPC 系PBO 膜の弾性率は、0.04 GPa となり、表 1 中、同じ共重合 mol%の OBC 系 PBO の弾性率 0.18GPa より、かなり低い値を示した。これは、IPC への変更によって、DASi 成分の重量含有率が 62.6 wt% へと相対的に増加したためである。このことは、IPC 系 PBO では、目標値の弾性率 0.3 GPa まで 6FAP 成分を更に増量可能となることを意味しており、これにより、アルカリ現像性も改善されると期待される。この効果については現在検討中である。

表 2 IPC 系 PHA および PBO 膜の特性

Monomer			PH	A		PBO			
IPC	6FAP	DASi	$\overline{\eta_{ ext{inh}}}$	T_{365}	\overline{E}	\mathcal{E}_{b}	$T_{\rm d}^{\ 5}$		
(mol%)	(mol%)	(mol%)	(dL/g)	(%)	(GPa)	(%)	(°C)		
100	50	50 [62.6 wt%]	0.10	51.7	0.04	36	331		

3. テトラカルボン酸二無水物 (PMDA)を用いた4元共重合系 PBO

第 4 成分としてテトラカルボン酸二無水物を共重合し、PHA 構造中にアミノフェノール (6FAP)由来のヒドロキシル基に加え、ヒドロキシル基より pKa の低いテトラカルボン酸二無水 物由来のカルボキシル基を新たに導入することで、アルカリ溶解性を高める検討を行った。テ トラカルボン酸二無水物成分として最も分子量の小さいピロメリット酸二無水物(PMDA)を選 択した。

DASi の重量含有率を約55 wt% (40 mol%) に固定し、PMDA の量を変化させ、PHA 膜の現

像時間とPBO 膜の弾性率の変化を調べ、PMDA の効果 を調べた(表 3)。PMDAの共重合組成を10~20 mol%ま で変化させたが、全ての PBO 膜の弾性率が目標値であ る 0.3 GPa 以下となり、PMDA の増量は弾性率に大きな 悪影響を与えないことが分かった。一方、感光性 PHA 膜 の現像時間は、PMDA が 10 mol%の時は 96 秒であった が、20mol%の共重合では 15 秒へと劇的に減少した。し かしながらアルカリ溶解性が高くなりすぎたため、現像時 に未露光部でも溶解がみられたため、L&S=20 μm 以 下の微細なポジ型パターンを得ることは困難であった。 図 3 に L&S=100 μm のポジ型パターンを示す。

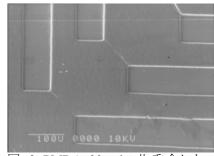


図 3 PMDA 20mol% 共重合した PBO 膜のポジ型パターン(L&S 100um)の SEM 写真

表 3 PMDA 共重合系 PHA および PBO 膜の特性

	M	onomer		PHA		PBO			
IPC (mol%)	PMDA (mol%)	6FAP (mol%)	DASi (mol%)	$\eta_{\rm inh} \over ({ m dL/g})$	T ₃₆₅ (%)	E (GPa)	£ _b (%)	$T_{\rm d}^{5}$ (°C)	
90	10	60	40 [54.9 wt%]	0.36	46.0	0.15	11	399	
85	15	60	40 [54.8 wt%]	0.11	44.0	0.26	9	364	
80	20	60	40 [54.8 wt%]	0.11	44.8	0.30	9	394	

4. 脂肪族ジアミン(MBCHA)系 PBO

新たな共重合成分として脂肪族ジアミン(MBCHA)の効果を検討した。 前述の PMDA10

mol%共重合系をベースとして、PHA 中のアミノフェノ ール(6FAP)の一部を MBCHA 10 mol%に置き換え た結果、i線透過率が72%と、これまで検討してきた PHA 膜に比べ、光透過性が極めて高くなった(表 4)。 MBCHA を用いた場合、PHA 中に親水性の高い脂 肪族アミド結合が導入されるため、現像特性が改善さ れると期待したが、実際は、アルカリ溶解性が大きく 低下し、25分の現像時間を要する結果となった。また、 L&S=20 µm 以下の微細なポジ型パターンを得ること も困難であった。これは恐らく 6FAP 由来のヒドロキシ ル基の減少によるものである。 図4にL&S=100 μmの ポジ型パターンを示す。

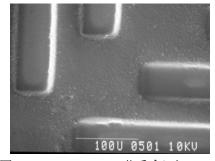


図 4 MBCHA 10mol% 共重合した PBO 膜のポジ型パターン(L&S 100um) の SEM 写真

表 4 MBCHA 共重合系 PHA および PBO 膜の特性

Monomer					PHA		PBO		
IPC	PMDA	6FAP	MBCHA	DASi	$\eta_{ m inh}$	T_{365}	\overline{E}	\mathcal{E}_{b}	$T_{\rm d}^{\ 5}{\rm N}_2$
(mol%)	(mol%)	(mol%)	(mol%)	(mol%)	(dL/g)	(%)	(GPa)	(%)	$(^{\circ}C)$
90	10	50	10	40 [55.8 wt%]	0.43	72.0	0.31	5	350

【結論】

柔軟成分として DASi を共重合するアプローチは、PBO 膜の低弾性率化に極めて有効であ り、図 5 に示すように、PBO 膜の弾性率は、DASi の重量含有率にほぼ比例することが分かっ た。一方、DASi 由来のシロキサンブロックの疎水性により、PHA のアルカリ溶解性が著しく悪 化し、弾性率が100 MPa以下の超低弾性率PBO系では、TMAHによる現像は困難であった。 しかしながら、テトラカルボン酸二無水物(PMDA)を少量(20 mol%)共重合することで、目標 値である弾性率 0.3 GPa を満たし、現像時間を 15 秒へと短縮可能であった。一方、解像度に ついては改善が必要であり、現在検討中である。

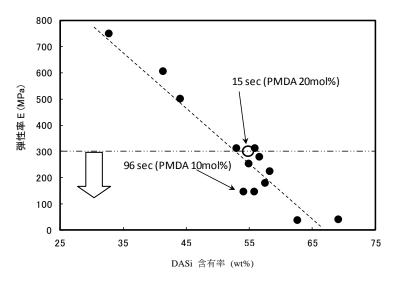


図 5 DASi 含有率とPBO 膜弾性率の関係